# SciFinder

## **Bibliographic Information**

Photosensitive resin compositions. Tsunoda, Takahiro; Yamaoka, Tsugio. (Japan Synthetic Rubber Co., Ltd., Japan). Jpn. Kokai Tokkyo Koho (1977), 5 pp. CODEN: JKXXAF JP 52143012 19771129 Showa. Patent written in Japanese. Application: JP 76-60876 19760525. CAN 89:51436 AN 1978:451436 CAPLUS

## **Patent Family Information**

Patent No.	Kind	Date	Application No.	Date
JP 52143012	A2	19771129	JP 1976-60876	19760525
JP 57009574	B4	19820222		
Priority Application		107/0505		
JP 1976-60876		19760525		

### Abstract

Water-based photosensitive resin compns. contain a water-sol. polymer, a monoacryloxyalkyl phosphate, and a water-sol. photopolymn. accelerator. Preferably, poly(vinyl alc.), monoacryloxyethyl phosphate, and Na anthraquinone- $\beta$ -sulfonate, resp., are used in the photosensitive compns. The photosensitive resin compns. have good sensitivity, good water developability, and do not cause pollution. Thus, a 5% poly(vinyl alc.) soln. (d.p. = 1400, 89 mol% sapon. degree) 36, monoacryloxyethyl phosphate 0.9, and Na anthraquinone- $\beta$ -sulfonate 0.09 part were mixed and coated (5  $\mu$  thick) on an Al support to give a photosensitive plate. The photosensitive plate was exposed through a neg. and developed with H2O to give a high-quality printing plate.

#### Patent Classifications

IPC: G03C001-68.

Indexing - Section 74-5 (Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic Processes)

#### Printing plates

(photosensitive resin compns. for, contg. water-sol. polymer, acryloxyalkyl phosphate, and sodium anthraquinonesulfonate)

9002-89-5 9003-39-8

Role: USES (Uses)

(photosensitive resin compns. contg. acryloxyalkyl phosphate, sodium anthraquinonesulfonate, and)

131-08-8

Role: USES (Uses)

(photosensitive resin compns. contg. water-sol. polymer, acryloxyalkyl phosphate, and)

32120-16-4 66789-05-7

Role: USES (Uses)

(photosensitive resin compns. contg. water-sol. polymer, sodium anthraquinonesulfonate, and)

## Supplementary Terms

polyvinyl alc photosensitive resin plate; acryloxyethyl phosphate photosensitive resin; sodium anthraquinonesulfonate photosensitive resin

⑩日本国特許庁(JP)

40 特許出願公告

#### 翻 (B2) 許

昭57-9574

D Int.Cl.8 C 08 F 30/02 2/30 291/00

G 03 C 1/68

'n

識別記号 庁内整理番号 ②④公告 昭和57年(1982) 2月22日

7308-4J 7102-4J 7167-4J 6791-2H

発明の数 1

2

(全4頁)

1

### 回底光性樹脂組成物

砂特 顧 昭51-60876

昭51(1976)6月25日 魯田

朗 超52-143012 公

**砂路52 (1977)11月29日** 

個発 明 者 角田陰弘

船機市宮本8の21の8

四発 男 者 山岡亜夫

船橋市本中山3の22の10

仍出 題 人 日本合成化学工架株式会社 大阪市北区野崎町9番6号

## の特許請求の範囲

スフェート及び水溶性光盘合促進剤を必須の成分 とする水性の感光性樹脂組成物。

2 水溶性高分子がポリピニルアルコール系樹脂 である特許諸求の範囲1記載の組成物。

モノアクリロネシアルキルホスフェートがモ 20 ノアクリロキシエチルホスフエートである作許請 水の範囲1記載の組成物。

4 水溶性光重合促進剤がアンスラギノンー 8ース ルホン酸ナトリウムである特許額次の範囲1記載 の組成物。

## 発明の評細な歴明

本発明は水で現像することができ、かつ現像板 の排水中に重金属イオンを含まないような感光性 組成物に関するものである。

る強膜層は感光性が良好であって紫外線を照射す ることにより容易に水不溶性となるため、印刷版 の製版やホトエツチング用レジストとして広く使 用されている。しかし酸感光層は暗反応を示すた め予め金属板等の支持体層に塗布した状態で保存 35 見られるようになるのである。しかも有機溶剤の することが不可能であるという作業上の欠点があ り、又も何のクロムを含むため現象後の排水が環

境汚染を招く恐れがあつた。

又ポリピニルアルコールのケイ皮酸エステルが 良好な感光性を有するととも周知であるが、敵樹 脂は柏密性であるためこれに光照射した後未感光 5 部分を密出(現像)するには有機溶剤を使用しな ければならず、故有機密剤による作業員の健康阻 告や排放処理の困難性が公害問題をひき起す危険 がある。

本発明者らは水で現像するととができ、かつ現 10 像後の排水に重金属イオンを含まないような感光 性組成物を得るべく程々検討を重ねた結果、水路 性高分子たとえばポリビニルアルコールに光や熱 により容易に重合しうるモノアクリロキシアルキ ルホスフエートと水密性光重合促進剤たとえばア 1 水密性高分子、モノアクリロネシアルキルホ 15 ントラキノンーβースルホン酸ナトリウムとを加 えた組成物は良好な感光性を有し、該組成物の水 溶液を金属板等の基材に塗布、乾燥した後光照射 すると被照射部分のみが水に不溶性となることを 見出し、本発明を完成するに至つた。

従来アクリロイル基の光重合性を利用した水路 性感光性樹脂組成物としてポリビニルアルコール タヒ 2~ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートと 光重合促進剤とを添加した組成物が報告されては いるが、該組成物においては光重合促進剤として 25 水磁性の促進剤を用いた場合は必ずしも高い感光 性を得ることができない。そこで光重合促進剤と してたとえばペンゾインアルキルエーテルのよう な油溶性の促進剤を添加しなければならないが、 これを水路性高分子と均一に混合させるためには ポリピニルアルコールと重クロム酸塩とからな 30 水だけでは不町で有機溶剤の併用が必須となる。 しかるに油密性促進剤を均一に溶解させる目的で ポリマー水溶液に有機溶剤が加わるとポリマーと 有機磨剤の間で相分離を起しやすくなり、強布の 際の観膜性の低下、感光性の低下などの悪影響が 使用は塗布、乾燥時における揮発により作業員の 健康を害したり、排水中に混入して公害の源とな 3

る恐れもあるのである。

ととろが本発明の組成物は先にも述べた如く水 のみでも均一に溶解し、露光後の現像も水で行な うととができ、しかも非常にすぐれた感光性を示 し、又光硬化後の皮膜層はすぐれた脳溶剤性を有 5 単量体との共重合体のケン化物。これらポリビニ するので、平凹版用磁光剤としてはもちろん、極 性の強い有機溶剤を多量に含むインキを用いるシ ルクスクリーン用レジストとしても好遊に使用す ることができるという特長を有する。

又本発明の感光性組成物が現存の重クロム酸感 10 式 光剤やポリビニルアルコールケイ皮酸エステル感 光剤に比し特に有利な点は、穏光層の厚みが数 10~100以と厚い場合でも充分硬化すること及び 金属やプラスチツクス表面或いはポリエステル観 離などとの接着性が特に良好であるととである。 15 (ただしXは低級アルキレン基义はハロゲン環境 かかる利点は本発明の組成物がシルクスクリーン 用感光剤として前記に例示した如き現存の感光剤 よりすぐれていることを示している。

さらに本発明の感光性組成物は暗反応が少ない という特長を有する。従つて水潜根として長期間 20 えば2―ヒドロキシエチルアクリレート、2―ヒ 保存が可能なはかりでなく、支持体投資へ途布、 乾燥した状態でも長期間保存することが可能であ

なお本発明においてモノアクリロキシアルキル ホスフエートが紫外線照射によりどのような形態 25 スフエートの中ではモノアクリロキシエチルホス をとるのかは未だ明らかではないが、ポリビニル アルコールなどの水溶性高分子にこれがグラフト 重合するか、或いはそのホモポリマーが水溶性高 分子を巻き込む如く重合が進んで、その舶果紫外 適原射部分が水不竭性になるのではないかと思わ 30 ホスフェート、モノメタクリロキシアルキルホス れる。

本発明において使用される水溶性高分子として はポリビニルアルコール系御脂、ポリビニルビロ りドン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオネ シド、ポリ(メタ)アクリル酸又はその塩、ポリ 35 類は混合時ポリピニルアルコール系樹脂と相分離 エチレンイミン、ポリピニルメチルエーテル、般 松、変性顔的、メチルセルロース、グルー、カゼ イン、アラビアゴムなどがあげられる。 これらの 中ではポリビニルアルコール系樹脂が特に好適で あり、各種重合度のポリ酢酸ビニルの部分又は完 40 水溶性光重合促進剤としてはアンスラキノンー 金ケン化物のほか、酢酸ピニルを主体とし、これ とエチレン、プロピレン、イソプチレン、1-オ クテン、1ードデセン、1ーオクタデセンなどの セーオレフイン、プロピオン酸ビニル、ステアリ

ン酸ビニルなどのビニルエステル、クロトン酸、 アクリル酸、メダクリル酸、マレイン酸、イダコ ン酸などの不飽和酸或いはこれら不飽和酸のアル

キルエステルをはじめ酢酸ビニルと共宜合しうる ルアルコール又は変性ポリピニルアルコールの部 分アセタール化物、部分クレタン化物等が水溶性 を有する限り使用されうる。

モノアクリロキシアルキルホスフェートとは、

低級アルキレン基)であらわされる化合物を言う。 モノアクリロキシアルキルホスフェートは式

CH1 - CH-COO-X-OH

(Xは前記と同様)であらわされる化合物、たと ドロキシプロピルアクリレート、3-クロロ-2 一ヒドロキシプロビルアクリレートなどをリン強、

無水リン酸又はオキシ塩化リンと反応させること により取得される。モノアクリロキシアルキルホ フェートが感光性能、入手の容易さ及びコストの 点から最も適当である。

なおモノアクリロキシアルキルホスフェートに 類似した化合物としてピスアクリロキシアルキル フエート、ピスメタクリロキシアルキルホスフェ ード、トリスアクリロ中シアルキルホスフエート、 トリスメタクリロキシアルキルホスフェートにつ いても検討を行なつたが、これらのホスフェート を起すため均一皮膜を得かたく、又水溶性が低下 · するので水—有機溶剤混合溶剤を使用しなければ ならなくなるなどの問題点があり、本発明の目的 には適当でないことがわかつた。

βースルホン酸ナトリウムが特に良い結果を与え るのでその使用が望ましく、そのほかアクリジン イエロー、ロートルエンスルフイン酸又はその塩、 4,4~アゾピスー4~シアノペンタノイツク酸 又はその塩、2,2一アゾピス(2一アミジノブ ロパン)塩酸塩、メチレンブルー、エチレンジア ミンテトラ酢酸又はその塩、2一クロロアンスラ キノン、2ープロモアンスラキノン、ジアゾニウ 一トリフエニルホスフイン、金属一プロムアセト フェノンなどがあげられるが、これら何示したも のに限られることなく水松性を有する光度合促進

剤であればいずれも使用しうる。

**キシアルキルホスフェート及び水溶性光重合促進** 削よりなり、これらの成分を水に存解して皮膜形 成に供されるが、上記各成分の混合割合は水稻性 高分子100重量部に対してモノアクリロネシア ルキルホスフェート10~200重量皿、光重合 15 即ち従来は重クロム酸系感光液が用いられていた 促進剤 0.1~20 重量部の範囲内から選ぶのがよ い。 モノアクリロキシアルキルホスフェートが 10重量部未満では感光性が充分に発現せず、一 方200重量部を越えるときには均一皮膜の形成 が困難になる。光重合促迫剤の量が前記範囲より 20 2割程度も高めることができるのである。 少ないときは効果が不足し、一方前記範囲より多 いときは経済的に不利になる上に耐水性が不足す るようになる。

水溶液の調製法は特に限定はなく上記の成分を それぞれ水溶液にして混合してもよいし、水又は 26 例 1 すでに1又はそれ以上の成分を含む水溶液に残り の成分を添加、混合する如くしてもよい。得られ る水溶液中の固形分の濃度は1~40重量多程度 とするのが製膜が円滑に進むので実際的である。 又有後溶剤使用による弊帯が余り問題とならない 30 ような場合には、各成分が析出しない範囲で上記 水語波にメタノール、その他の有機溶剤を添加し ても遵文えない。

なお上記組成物には必要に応じてクリルアミド。 N,パーメテレンピスアクリルアミド、ジアセト 35 かくして得られた水溶液を厚さ0.25mのアルミ ンアクリルアミド、トリエチレングリコールジア クリレートなどの光架器剤やヒドロキノン、p一 メトキシフエノールなどの熱菌合防止剤を凝加し てもよい。

到頭は上記水溶波を金属板、その他の基材上に 40 益布、浸渍、噴霧、流延等の手段により付着させ、 **妨機するととにより達成される。かくして得られ** た益布板を用いて、これに陰画面を通して紫外線 を開射すれば感光部分のみが水不溶性となり宋感

光部分は水溶性を保つので、とれを水洗すれば未 感光部分のみが除去されて基板上にフオトレジス ト像が形成される。光源としては通常メタルハラ イド灯、ケミカルランプ、超高圧キセノン灯、ア ム塩、テトラゾニウム塩、遷移金属ハロゲン化物 5 ーク灯、低圧水銀灯、高圧水銀灯などが用いられ る。凸版印刷、凹版、平凹版印刷、プリント配線 等の目的にはこの像を形成した基材を酸でエッチ ングして製出した会員部分を腐蝕すればよく、又 オフセント印刷の目的にはこれをそのまま版とし 本発明の組成物は水消性高分子、モノアクリロ 10 て用いればよい。又上記組成物の皮質をテトロン をはじめ種々の根準の30~200線程度の機布 や不磁布上に形成させれば奈染、スクリーン印刷 の目的に応用することができる。さらにプラウン 谷の様光体パインダーとしての使用も可能である。 が、クロムが有害であること、重金属を含むため 輝度が落ちるととなどの問題があった。しかるに 本発明の組成物をパインダーとして用いればクロ ムを使用するととなく、しかもプラウン管塚庭を

> 次に例をあげて本発明の感光性組成物をさらに 説明する。以下「部」、「%」とあるのは特にと とわりのない限り重量基準であらわしたものとす Z,

重合度1400、ケン化度89モル第のポリビ ニルアルコールの5男水溶液3日部と式

であらわされるモノアクリロキシエチルホスフェ ートQ9部との混合液化アンスラキノンーβース ルボン数ナトリウム0.09部を加えて路解した。 ニウム板上にホエーラーにて塗布し、暗所で熱风 乾燥した。皮膜の原さは5ヵであり、極めて均一 で中心部が薄くなるというような現像は見られな かつた。

次にこの被獲板上にネガチブを密澄させて60 caの距離から1.5以アーク灯にて2分別紫外線照 射し、ついで水道水で未成光部分を洗い赤し、乾 繰した。解像力テストでは細線200ライン/ インチ網点100—130ライン/インチ(20 %.

10%)について良好な像が得られた。

この例1における祖成物の感光性は現在一般に 使用されているポリピニルアルコールケイ皮酸エ ステルと光増感剤とからなる組成物の感光性に比 し約1.2倍の相対感度を有しており、このように 5 現製品中では砕にすぐれていると言われているポ リケイ皮酸ビニル系感光性粗成物と同等ないしそ れ以上の感光性を示し、かつ水で現像できるとい うことは本発明の組成物が突用上極めて好ましい ととを意味する。

#### 例 2~5

例 2 (ャポリビニルアルコール(重合度)700、

ケン化度 99 モル系) の10 多水溶液 50部 2.5部 モノアクリロキシエテルホスフエート アンスラキノンー8―

スルホン酸ナトリウム 0.25部

例3 (ポリビニルアルコール(仮合度1700。

ケン化 図89 モル络)の10 第水溶液 50部 モノアクリコキシプロビルホスフェート **アンスラキノンーβ** 

スルホン酸ナトリウム 0.25部

例4 (ポリピニルアルコール(量合度1700、

ケン(化度89-モル场)の10%水路液 50部.25 モノアクリロキシエチルホスフエート 1.7 5<del>2</del>5 ジアセトンアタリルアミド 1.75部 アンスラキノンー8一

スルホン酸ナトリウム 0.25部

例 5 / ポリピニルピロリドン(ノザイシュアニ リン社製K-90)の10%水溶液 50部

モノナクリロキシエチルホスフェート 2.5部 アンスタキノンーダー

スルホン酸ナトリウム 0.25部 35 し、かつすぐれた耐溶剤性を有していた。

上記遠合水溶液を例1 に単じて調製し、政水溶 放をそれぞれ厚さ 0.2 5 24の砂目立てしたアルミ ニウム板上に塗布し、暗所にて温風乾燥した。皮 酸の厚さは54となるようにした。次にこれら被40 値後に同様な方法で得られるスクリーン版とほぼ **程**板上に線画 ネガチブを密着させて7 5cmの距離

から 1.5 ほる圧水銀灯を用いて 2 分間紫外線照射 し、ついで未感光部分を水で洗い流し、鼓燥した。 解像力デストの結果は次の通りであった。

	細 線 (ライン/インチ)	網 (ライン/インチ)
<i>9</i> 7 2	200	100-130(20%, 10%)
例3	1.50	100 (20%)
例4	150	100 (20%)
(P) 5	150	100 (20%)

なお水溶性高分子としてポリアクリルアミド、 ポリエチレンオキシド、ポリアクリル酸ナトリウ ム、ポリエテレンイミン、変性股份、グルー、カ 15 ゼインをはじめ多種の高分子についても実験を行 なつたが、列5に準ずる結果が得られた。又水溶 性光は合促進剤としても前に述べた各種のものを 用いたが、同様に例5に挙ずる結果が得られた。

2.5部 20 例6: イポリビニルアルコール(食合更800、

ケン化度89モル系)の20%水溶液 50部 モノアクリロキシエチルホスフェート 2.5部 ジアセトンアクリルアミド 2.575 アンスラキノンーβー スルホン酸ナトリウム 0.55% pーメトキシフエノール 0.0 528

. 上記の混合水溶波を調製して200メツシュの ポリエステルスクリーンに変布し、暗所で認風変 30 繰した。皮膜の厚さは60 以となるようにした。 次に被援スクリーン上に線面ネガチブを密着し、 75年の距離から1.5日高圧水銀灯を用いて2分 間架外線照射し、ついで未感光部分を水で洗い洗 した。視られたスクリーン版は光分な解像力を有

7

例6で調製した混合水溶液をスクリーンに途布、 乾燥し、暗所に8か月間放燈した。6ヶ月後例6 **に記述した方法で露光、現像したが、途布、乾燥** 同じ性能が得られた。